### **FUSE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF**

Publication number: JP54039846

Publication date: 1979-03-27

Applicant:

**ORABU NOERUHORUMU** KNUDSEN NORDISK ELECT

Classification:

- international:

H01H85/08; H01H37/76; H01H69/02; H01H85/02; H01H85/04;

H01H85/0445; H01H85/046; H01H85/06; H01H85/10; H01H85/18;

H01H37/00; H01H69/00; H01H85/00; (IPC1-7): H01H85/04

- European:

H01H69/02B; H01H85/046 Application number: JP19780062399 19780526

Priority number(s): DK19780001097 19780310; GB19770022659 19770528

Also published as:

US4331947 (A1) US4246563 (A1)

FR2478369 (A1)

FR2392488 (A1) DE2822802 (A1)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for JP54039846

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 53 年特許願第 62399 号 (特開 昭 54-39846 号, 昭和 54 年 3 月 27 日発行 公開特許公報 54-399 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (1)

		• - •
Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
H01H 85/04		8 6 5 8 - 5 G

### 手統補正書

昭和 60 年 5 月 17日

特許庁長官 志 賀 学 殿

1. 事件の表示

昭和 53年 特許顯 第062399号

2. 発明の名称

ヒューズおよびその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

方式(集

名 称 アクティーゼルスカベト ラウル. クヌトゼン ノルディスク エレクトリスィテツ ゼルスカブ

### 4.代理人

住 所 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 静光虎ノ門ビル 〒105 電話(504)0721

氏 名 弁理士 (6579) 育 木

月 | 泛音楽

(外 3 名)

### 5. 補正の対象

- (1) 明細書の「特許請求の範囲」の傑
- (2) 明細雲の「発明の静郷な説明」の欄

### 4 補正の内容

- (1) 明細密の特許請求の範囲を別紙のとおり額 正する。
- (2)(イ) 明柳香第4頁第7行、第7頁第5行、 「主要な」を『好ましくは』と補正する。
  - (中) 同第4頁第8行、「および」を「であって」と補正する。
  - (内) 同第4頁第8行、「を」を『に』と補正する。
  - (共) 何第8頁第2行、「熱伝導性でかつ」を 「好ましくは熱伝導性であって」と補正する。
- (対) 同第7頁第7~8行「その他の付着方法」 を削除し、「組み合わせ」の後に、『を含 む金属附形成方法』を加入する。

### 7. 添付書類の目録

補正特許額求の範囲

1 通

### 2. 特許開求の範囲

1 1 個以上の材料からなる1 個以上のヒュース繁子を消弧材で団み、ヒューズ繁子の電流遊断面の厚みおよび/または幅を減少させて一容断簡所を設けた型のヒューズであって、各ヒューズ素子は1 層以上の電気絶縁性蒸板に積層させた 一様 遊を有し、かつ溶断箇所の間りの領域は蒸板の材料を適当に選択して電気伝導性を減少させたことを特徴とするヒューズ。

# 2. 電気総縁性基板が熱伝導性である、特許請求の範囲第1項配載のヒューズ。

- 3. 電気絶縁性悲板は熱伝導性の異なる2層以上を積層させてなる、特許請求の範囲第1または 2項記載のヒューズ。
- 4. ヒューズ案子の電気伝導性部分はヒューズ 素子の個別の領域に設ましい特定の性質を有する 材料を個別に選択した数層からなる、特許額求の 範囲第1~3項のいずれかに配載のヒューズ。
- 5. 抵抗性材料の被覆層で完全にまたは部分的に被覆してなる、特許請求の範囲第1~4項のい

ずれかに記載のヒューズ。

6. 溶断箇所において電流過過断面の厚みおよび/または幅を減少させた1種以上の材料からなる1個以上のヒューズ素子を溶断箇所の閉りの領域において基板の材料を適当に選択して電気伝導性を減少させた1階以上の電気絶線性基板に機勝し、消弧材で囲んだヒューズの製造方法であって、電気絶線性基板に、蒸縮、スパッタリング、シルクスクリーン印刷、電菊、化学沈限生たはこれらの組み合せを含む金属層形成方法によって個別の層を形成して1個以上のヒューズ素子とすることを特徴とするヒューズの製造方法。

7. 電気絶縁性基板が、アルミナ、またはベリリアからなる、特許請求の範囲第6項記載のヒューズの製造方法。

8. 電気的酸性基板が熱伝導性である、特許請求の範囲第6または7項記録のヒューズの製造方法。

9. 熱伝導性の異なる 2 層以上を樹層させて電 気絶縁性萎板とする、特許請求の範囲第 6 ~ 8 項 <u>のいずれかに</u>記載のヒューズの製造方法。

10. ヒューズ菓子の個別の領域に望ましい特定の性質を有する材料を個別に遊択した数層をヒューズ菓子の電気伝導性部分とする、特許静求の範囲第 6~9 項のいずれかに記載のヒューズの製造方法。

11. 抵抗性材料の被覆層で完全にまたは部分的に被覆する、特許請求の範囲第 <u>6~10項のいず</u>れかに記載のヒューズの製造方法。

### 19日本国特許庁

# 公開特許公報 昭54-39846

\_

⑤Int. Cl.²
H 01 H 85/04

識別記号 **②日本分類** 59 **B** 02

庁内整理番号 6658-5G ⑩特許出願公開

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

**のヒューズおよびその製造方法** 

②特 願 昭53-62399

②出 願 昭53(1978)5月26日

優先権主張 ③1977年 5 月28日③イギリス国

(GB) 30 22659/77

❸1978年3月10日❸デンマーク

国(DK) 到1097/78

砂発 明 者 オラヴ・ノエルホルム

デンマーク国3200ヘルシンゲ・

カゲラプ・スコヴブリネト20

⑪出 願 人 アクティーゼルスカベト・ラウ

ル・クヌドゼン・ノルデイスク ・エレクトリスイテツ・ゼルス

カブ

デンマーク国デーケー-2100コ

ペンハーゲン・ハラルドスガー

デ53

邳代 理 人 弁理士 青木朗 外3名

明 細 書

1.発明の名称

ヒユーズおよびその製造方法

### 2.特許 請求の範囲

- 1. 1 祖以上の材料からなる 1 個以上のヒュース素子を消弧材で囲み、ヒュース業子の電流通過断面の厚みおよび/または幅を減少させるなどして溶断箇所を設けた型のヒューズであつて、各ヒューズ素子は 1 層以上の主要な熱伝導性および転気絶線性の基板を殺虐させてなり、かつ溶断箇所に接する領域は材料を適当に遊択して電気伝導性を減少させたことを特徴とするヒューズ。
- 2. 磁気絶縁性基板は、熱伝導性の異なる2 以上を模層させてなる、特許請求の範囲第1項配 磁のヒューズ。
- 3. ヒューズ製子の電気伝導性部分は、ヒューズ菓子の個別の領域に超ましい特定の性質を有する材料を個別に選択した数層からなる、特許謝求の範囲第1項記載のヒューズ。
  - 4. 抵抗性材料の被覆層で完全にまたは部分的

に被覆してなる、特許弱求の範囲第1ないし3項 のいずれかに記載のヒューメ。

- - 6. 然伝導性の異なる2層以上を積層させて戦 気絶録性拡板とする、特許翻求の範囲第5項記載 のヒューズの製造方法。
    - 7. ヒューメ累子の個別の領域に望ましい特定

の性質を有する材料を個別に選択した数層をヒューメ素子の電気伝導性部分とする、特許請求の範囲第5項記載のヒュースの製造方法。

8. 抵抗性材料の被援層で完全にまたは部分的 に被殺する、特許請求の範囲第5項配収のヒュー ズの製造方法。

### 3.発明の詳細な説明

本発明は、ヒューズ 裏子 が1 独以上の材料からなり、その電流通過断面の厚みおよび/または幅を減少させるなどして溶断循所とし、かつヒューズ紙子を消弧材で囲んだヒューズに関する。
との消弧材は通常石英(SiO<sub>2</sub>)の砂で作るが、他の材料を適用してもよい。

本発明の目的は、従来技術よりも、単位体験当 りの定格出力が大きく、小型であり、速断性が優れたヒューズの設計およびその製法を提供すると とである。

ヒューズ案子の厚みおよび/または幅を減少させて、 電流通過断面を機械的に減少させる方法が 知られている。たとえば米国特許第3543209号

### (3)

の電気伝導性部分と緊密に接するので、基板すなわち支持素子に効果的に冷却2以、従つて従来技術で可能な電流密度よりも契質的に高い密度の電流を負荷することができる。

本発明のヒューズの第1の実施想様の特徴は選 銀絶緑性落板が熱伝導性の異なる2層以上からなることである。

これによつて電気伝導性 - 従つて発熱性 - のヒューズ 歌子が取り付けられている 表面層の熱時定数を変化させるととができ、従つてまつたく特別なヒューズ 特性を有するヒューズを係成するととができる。

さらに値々の層の厚みおよびその熱伝導性を変 化させることによつて配流と時間との組合せに対 して熱時定数を変化させることができる。

このような熱および 電気の 伝 事性が低い 絶縁性 材料の お 層を 密 筋 箇 所 と 基 板 と の 間 に お く こ と に よ つ て、 こ の 海 層 は 負 荷 が 大 き い と き に 断 熱 材 と し て 作 用 し て ヒ ユ ー ズ を 密 断 す る。 こ の 層 の 厚 み お よ び 熱 伝 導性 を 適 宜 選 択 す る こ と に よ つ て 、 負 および同第3543210号は、この2つをとも に減少させたヒューメを闘示する。

またヒューズに恋断特性をもたせるには断面縮 少比を1:10より小さくすること、およびこの ときヒューズ祭子の狭くない部分は電流通過能力 を保持する必要があることも知られている。

本発明のヒューズの特数は、1周以上の主要な 熱伝球性および電気絶縁性の基板を積履させてな り、さらに密断筋所に接する領域は材料を適当に 選択することによつて電気伝導性を減少させる。 このヒューズにおいてはヒューズ祭子の狭く、断面 を5分の1ないし10分の1とし、従来技術より を5分の1ないし10分の1とし、従来技術より を5分の1ないしたとができ、このときヒューズ なかに狭くすることができ、このときレコーズ なったがでかいて基板を使用するのでおい で第3の契因として電気伝導性を減少さる。 ができる適当な材料を使用するためである。

さらに密断箇所は本発明によつてヒューメ繁子

#### (4)

荷が連続的に大きいときにこの層を通して熱を伝 えることができる。従つて基板中の種々の層の寸 法などを変化させることによつて特性の異なつた ヒューズを製造することができる。

また本発明のヒューズの第2の実施感様の特徴は、ヒューズ案子の電気伝導性部分はヒューズ案子の個別の領域に望ましい特定の性質を有する材料を個別に選択した数層からなることである。もちろんこのとき各個別の層はヒューズ案子の全長を被役しなくともよい。

実際の褶断箇所に、電気伝導性が高くてよく規定されたかつ耐熱性が良好な、金嵐または合金を使用することができる。銀、アルミニウムおよびこれらの合金が適当である。褶断箇所の間の領域および特に厚くて材料を多く消耗する領域においては価格が重要な問題となるので、銅またはアルミニウムを使用する。頂部被覆圏としては、耐熱性の材料を適用する。すなわちアルミナなどの穏をセラミック材料を使用する。

従つて本発明のヒューメの第3の実施態様の特

敬は、抵抗性材料の被複層で完全にまたは部分的 に被覆することである。

また本発明はこのようなヒューズの製造方法にも関し、この方法の特徴は、アルミナ、ベリリアまたはその他の材料からなる、主要な熱伝海性であつて電気絶縁性の基板に、蒸粉、スペッタリング、シルクスクリーン印刷、電粉、化学沈殿、その他の付着法またはこれらの組み合わせによつて、個別の層を適用することである。

本発明を添付図面を参照しながら、さらに詳述する。

第1図は公知のヒユーズ索子を示し、金属片1 に切欠き2,3を設け、ことは幅が狭いので裕助 箇所4を形成する。

第2図は他の公知のヒューズ案子を示し、金属 片5に孔6・7・8・9を穿孔し、これらの孔を 含む断面は断面積が狭いので溶断箇所とする。

第3図は別の公知のヒューズ案子を示し、金属 片10は円筒形ジョーで押圧し、ことの即みを確 くして密断箇所11とする。

(7)

みの比を1:4、伝導度の比を1:5、層13に 孔を散けて幅の比を1:3とする。

第8図は他の実施想様を示し、並板18の上に 銀階19をおく。溶断箇所24の両側に銅階20. 21.22をおき、この酸化を防止するためにア ルミナのどとき耐熱性材料の複数層23を散ける。

第9図は別の奥施態様を示し、溶断層31の下に基板30の上に海い熱絶緑層32を設け、海缸層33・34は前図と同様に溶断箇所の両側に設ける。これは数層とし、かつ被模層を設けることができる。大電流を流したとき、超32は熱伝猫面が基板30に向かつて進行するのを防止し、これによつて溶断箇所で発生した熱が溶断をおこし、但路を切断する。

第10図はさらに他の実施憩様を示し、上記すべての技術的効果を適用し、基板40の上に断熱層41をおき、この上に比較的低導電性の、たとえば白金-銀合金をおき、この幅は孔45によつて狭める。密断部の両側に層43・46を散けて、これらの層は高導電性の、たとえば銅によつて作

第4図は本発明のヒューズを示し、このヒューズは無伝導性でかつ選気絶縁性の材料からなる基板12上に設けられている。本発明の説明およびクレームにおいて、基板12が底にあるようにヒューズ案子を配置することを強調してあるが、これは説明の便宜上こうしてあるのであつて、この配置はもちろん重要ではない。公知技術によつて基板12上に他の層13を設け、この随13上に織16を腕てて層14,15を設け、第3図に示

すヒユーズ紫子に対応する厚みの波少を形成する。

第7 図は上配3 つの方法をすべて応用して電気 伝導性を減少させて1:60とする。すなわち厚

(8)

マルミナる。 これらの層の上にたとえば<del>酸化アルミーウ</del>またはその他のセラミック材料からなる被役層 4 4 を設ける。

説明の便宜上、との説明のすべてにおいて基板が常に底にありかつ他の案子がとれに対して上方にあるかのととの記載したが、本発明の技術的効果はヒューズの空間的位置に無関係であることは明かである。 もちろん他の案子に対する案子の位置決めのみが本発明の技術的効果に対して重要である。

特許請求の範囲第4 および8 項に配載した簡『抵抗性材料』は、ヒューズの動作条件においてそれ自体が抵抗性を有してこの下にある材料を保験することができる材料を遂除する。

4. 返面の簡単な説明

第1 および2 図は密断箇所の幅を狭くした2 程の従来のヒューズ案子の斜視図であり、

第3図は密断箇所の厚みを導くした従来のヒューズ案子の斜視図であり、

第4ないし10図は本発明のヒュースの多種の

### 実施態様の斜視図である。

1,5,10…金属片、2,3…切欠き、4,11,24…溶断箇所、6,7,8,9,17,45…孔、12,18,30,40…基板、13,14,15,19,20,21,22,33,34,42,43,46…導電層、16…游、23,44…被堰層、31…溶断層、32,41… 絶緣屬。

### 符許 出 領人

アクティーセルスカベト ラウル・ クストセン ノルディスク エレクトリスィテン セルスカナ

### 特許出顧代理人

 弁理士
 背
 木
 朗

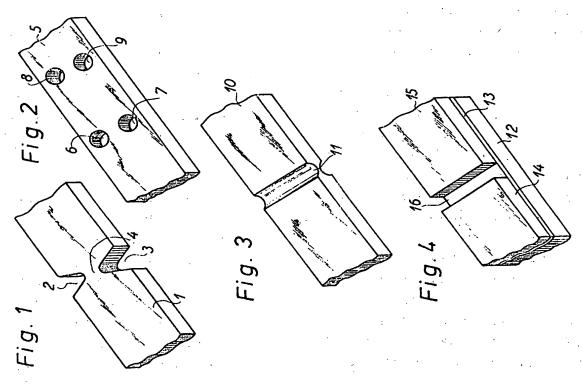
 弁理士
 西
 留
 和
 之

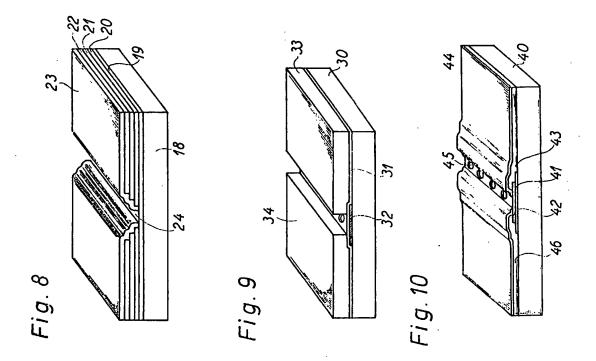
 弁理士
 中田
 型

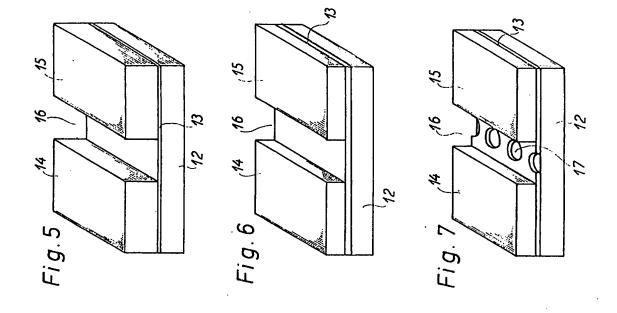
 分理士
 山
 口
 昭
 之

(11)

図面の浄語(内容に変更なし)







## 手 続 補 正 書 ( ケネ )

昭和 53年 9 月 28 日

特許庁長官 賴 谷 醬 二 殿

1. 事件の表示 昭和53年 特許顯 第62399号

2. 発明の名称

ヒューメおよびその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 アクティーゼルスカペト ラウル・クヌドゼン ノルディスク エレクトリスィテツ ゼルスカブ

4.代理人

住 所 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 静光虎ノ門ビル 〒105 電話(504)0721

氏 名 弁理士 (6579) 背 木

(外 3 名)

5. 補正命令の日付 昭和53年8月29日



特問昭54— 39346(6)

6. 補正の対象 会が集44米の訳文 (1) 顕型の「出願人の代毀者」の欄

7. 補正の内容.

(1) 別紙の辿り

(2) 凶節の浄眥(内容に変更なし)

8. 添附む類の目録

(1) 盯 正 顧 審及以各位状の訳文 各1 迪

1 通 ðű (2) 🔯